

第24回 九州・山口・沖縄磁気セミナー 講演プログラム

主催：九州・山口・沖縄磁気セミナー実行委員会

共催：IEEE Magnetics Society Fukuoka and Hiroshima Joint Chapter

日時：2024年4月26日(金)～28日(日)

会場：東区自治公民館

〒891-9300 鹿児島県大島郡与論町麦屋, TEL: 0997-97-2733

参加費：3,000円(資料代含む)

4月26日(金)

16:00～16:05 講演会 開会あいさつ

森迫 昭光 (信州大学)

16:05～16:50 「LIFT法を用いた磁性膜の作製に関する基礎研究」

中野 正基 (長崎大学)

16:50～17:35 「圧電素子による面内等方応力印加下における無方向性電磁鋼板の磁気特性」

柁 修一郎 (東北学院大学)

18:30～ 意見交換会

4月27日(土)

8:45～9:30 「磁気回転効果を用いた磁化スイッチングの試み」

能崎 幸雄 (慶應義塾大学)

9:30～10:15 「反応性スパッタリング法による酸化鉄薄膜成長とプラズマ発光観察」

柳原 英人 (筑波大学)

10:30～11:15 「ランダウ理論から見た磁化状態の熱安定性と反転磁場」

三俣 千春 (東京理科大学)

11:15～12:00 「ハイエントロピー合金製造のためのマテリアル・プロセス・インフォマティクス」

廣瀬 伸吾 (産業技術総合研究所)

12:00～13:00 休憩

13:00～18:00 九州・山口・沖縄磁気セミナー実行委員会

18:30～ 懇親会

4月28日(日)

8:45～9:30 「レーザアブレーションを用いた金属膜の作製」

山下 昂洋 (長崎大学)

9:30～10:15 「常温セラミックスコーティング：AD法の最新動向と社会実装への取り組み」

明渡 純 (産業技術総合研究所)

10:15～11:00 「ナノグラニューラー直交膜の作製とインダクタ応用」

直江 正幸 (電磁材料研究所)

11:00～11:05 講演会 閉会あいさつ

福永 博俊 (長崎大学)

連絡先：水口 将輝 (名古屋大学、代表幹事)

mizuguchi.masaki@material.nagoya-u.ac.jp

立津 慶幸 (名桜大学、現地幹事)

y.tatetsu@meio-u.ac.jp

山下 昂洋 (長崎大学、会計)

aki-yamashita@nagasaki-u.ac.jp

直江 正幸 (電磁材料研究所、交通案内等)

naoe@denjiken.ne.jp